CALL FOR PAPERS

第40回電子材料シンポジウム



40 ELECTRONIC MATERIALS Symposium

2021年10月11日(月) ~10月13日(水)

第 40 回記念シンポジウム オンライン開催+ハイブリッド開催予定! 最新技術を駆使した インタラクティブな会議を実施予定

http://ems.jpn.org/

論文投稿締切:2021年8月中旬

主催:電子材料シンポジウム運営委員会

第 40 回電子材料シンポジウム(EMS-40)は, 2021 年 10 月 11 日 (月)より 10 月 13 日(水)の日程でオンライン・オンサイト併用によるハイブリッドにて開催予定です.

このシンポジウムは、1982年に京都大学の佐々木昭夫教授を代表者とする文部省科学研究費補助金特定領域研究「混晶エレクトロニクス」の研究会として発足しましたが、特定領域研究終了後の 1990 年からは、一般に開かれた主に混晶半導体を対象とする「混晶エレクトロニクスシンポジウム(ASPECS)」として、さらに 1995 年からは、対象分野をさらに広げ「電子材料シンポジウム(EMS)」として、討論を中心とするユニークな研究会として多くの方々から支持をいただいてまいりました. EMS は今回で第 40 回を迎え、記念シンポジウムとして開催します。これまでのプレナリー講演、チュートリアル講演、招待講演、ポスター講演に加えて、海外の研究者をご招待してオンラインならではのグローバルセッションやスペシャルセッションを企画しています。皆様の投稿およびご参加を是非お願い致します。

【シンポジウムのスコープ】

本シンポジウムは、(1) 半導体をはじめとしたさまざまな電子材料の物理と化学、(2) そのエレクトロニクスへの応用、について多様な研究成果を持ち寄り、日本語で自由に討論して、電子材料の最先端技術の新たな発展に寄与することを目的としています。

この目的を実現するために論文としては、

- 1. 高いオリジナリティ
- 2. 内容の殆どは既発表であるが、本シンポジウムで討論する価値がある
- 3. 通常の論文のような完成度はないが、本シンポジウムで討論 する価値がある

のいずれかを満足するものを対象とします.

本シンポジウムは、ポスター講演をベースとした一般講演を核として、招待講演、スペシャルセッション、ランプセッションを組み合わせた構成となっています.

このように、本シンポジウムは、半導体を中心とした電子材料全般 について日本語で徹底的に議論する格好の場ですので、是非皆様 のご投稿をお願い致します.

【論文募集の対象分野】

各種電子材料の基礎全般とナノテクノロジー, それらのエレクトロニクスへの応用全般を対象とします.

対象となる材料系の例

半導体(III-V, II-VI, Si, SiGe, SiC, ダイヤモンドなど)を中心とする無機, 有機機能性材料, 金属, 誘電体, 超伝導体, 磁性体, およびそれらの複合系, 低次元系, カーボンナノマテリアル

対象とする研究分野の例

- 1. 結晶成長•薄膜形成技術
- ·成長技術, 成長機構
- ・成長その場観察等
- 2. 材料物性
 - •新材料•新物質物性
 - ・構造物性, 計算機物性, 電子・光・磁気物性, ドーピング
 - ・表面・界面 (半導体へテロ接合界面,半導体/金属界面,半導体/絶縁体界面等)
 - •量子効果(超格子,量子井戸,量子細線,量子箱等)
 - •評価技術
- 3. プロセス技術
 - ・絶縁膜(ゲート, パッシベーション, low-k, high-k), 電極材料, 配線材料, 表面清浄化, エッチング, ドーピング, ウェーハ張り合わせ等
- 4. デバイス
 - ・超高速デバイス,パワーデバイス,電子デバイス,光デバイス,量 子効果およびナノ構造デバイス,スピントロニクスデバイス,量子 コンピューティング,新しい応用およびデバイスの提案,実用化 や量産化への展望・問題点等

【プレナリー講演】

大野 英男 (東北大)

「グリーン未来の創造と電子材料」

藤田 静雄 (京大)

 $\lceil TBA \rfloor$

柿本 浩一(九大)

[Collaboration of experimental and numerical studies of crystal growth]

【グローバルセッション】

海外から3名の招待講演者を予定

【一般セッション】

<招待講演>

伊藤 聡(計算科学振興財団)

Overview of Materials Informatics

乗松 航(名大)

「SiC 上グラフェンを用いた表面構造物性の新展開」

武田 俊太郎(東大)

「光量子コンピュータの現状と展望」

深見 俊輔 (東北大)

「超常磁性磁気トンネル接合を用いた確率論的演算」

森伸也(阪大)

「パワーデバイスのモデリング・シミュレーション」

木本 恒暢 (京大)

「SiCパワーMOSFETの進展と課題」

Dinesh Ramanathan (NEXGEN)

 $\lceil TBA \rceil$

【チュートリアル講演】

平本 俊郎 (東大)

「シリコン集積デバイスの将来展望」

【スペシャルセッション】

「マイクロ LED, 活況の理由とそのボトルネックは?」

ディスプレイ業界で最も権威がある国際会議 SID2020で30件以上の口頭発表が行われるなどマイクロLEDの研究開発が活発化している。マイクロLEDは、VR/ARのような超小型サイズから超大型サイズの幅広い表示領域を持つディスプレイから空中ディスプレイの様に現在存在しない新しい応用分野の開拓まで幅広い応用分野が期待されている。そのボトルネックとして、コストの問題もあるが、光の三原色である赤色をどの様に実現するかという問題がある。赤色は AlGaInP やAlGaAs など他の材料でも作製可能である。しかし、これらの材料には表面再結合や温度特性など大きな課題があるため、InGaN系赤色LEDに注目が集まっている。本スペシャルセッションでは、システムとして最も進んでいる台湾のグループからの講演に加え、高効率赤色LEDの実現に向けたアプローチに関して集中的な議論を行う。また、本セッションは英語で行う。

Hao-chung Kuo (NCTU)

 $\lceil TBA \rfloor$

藤岡洋(東大)

Fabrication Technology for Micro-LEDs with PSD

藤原 康文 (阪大)

New development of Eu-doped GaN red LED for ultrahigh-resolution micro-LED display.

大川 和宏 (KAUST)

[InGaN-based RGB micro-LEDs]

岡本 晃一(大阪府大)

「High-Efficiency Emissions of InGaN/GaN Quantum Wells with Nanostructured Metallic and Dielectric Thin Films」

【サテライトテーマ】

本シンポジウムでは、上に挙げた「論文募集の対象分野」に加えてより一層電子材料の分野の裾野を拡げることを目的として、話題の材料についてタイムリーに活発な議論の場を設けるため、下記のような

サテライトとなるテーマを設定しています. 有意義な議論の場となりますので積極的な論文投稿を歓迎します. 論文投稿の際は一般投稿と同様に「論文募集の対象分野」から近い分野をお選び頂いて投稿頂ければ、内容に応じて活発な議論ができるように論文委員会でプログラムを編集します.

<サテライトテーマ>

- · 窒化物半導体
- ・ワイドギャップ半導体
- ・ダイヤモンド(電子デバイス,量子応用)
- •原子層材料
- ・半導体シリサイド
- ・有機・無機ハイブリッド(ペロブスカイト系材料)
- ・有機エレクトロニクス, フレキシブルエレクトロニクス, プリンテッド エレクトロニクス
- ・酸化物エレクトロニクス
- ・スピントロニクス
- ・バイオセンサー
- ・シリコン系太陽電池
- •化合物半導体太陽電池
- ・コンピューティクスアプローチ

【論文投稿の方法】

論文の投稿は、原則として Web による電子投稿で行います. 論文 投稿者は、下記要領によりアブストラクトを作成し、EMS ホームページ (http://ems.jpn.org/)に記載の手順で、電子投稿により講演の申し込 みおよびアブストラクトの送信を行って下さい. 投稿の受付が数日以 内に電子メールで送信されます.

なお,この方法によることが困難な場合は,郵送による受付も行います.7ページ記載の論文委員長までご連絡ください.

論文が採択された場合には、お送り頂いた英文アブストラクトがそのままシンポジウム・レコードに掲載されます。また、論文の発表は、ショートプレゼンテーションとポスターによる討論の両方から成ります。詳細は、論文の採択時に連絡します。

(アブストラクト作成要領)

- (1) A4 版の用紙で2ページ又は4ページとする.
- (2) 言語は英語とし、第 1 ページ目の第 1 行目に論文のタイトル、第 2 行目に著者名、第 3 行目に所属、第 4 行目著者連絡先メールアドレスをセンタリングして記し、次にアブストラクト(150 ワード以内)、本文、文献、図表等を載せる. ただし、2 ページのアブストラクトには 150 ワードのアブストラクトは不要.
- (3) 行間隔はシングルスペース, フォントは Times 12 ポイント相当を用いる. ただしタイトルは 14 ポイントでかつボールドとする.
- (4) 左右 2.5cm, 上下 2cm のマージンをとる.

- (5) 白黒の原稿とし、ページ番号は印刷しない。
- (6) ファイル形式は PDF とし、サイズは 2 MB 以下とする.
- ※ Microsoft Word 用のテンプレートを準備しています. ホームページ よりダウンロードしてお使い下さい.

(講演申し込み方法)

PDF 形式のアブストラクト原稿を上記の EMS ホームページ (http://ems.jpn.org/)にて受け付けます.ホームページ記載の手順に従って、講演者情報、分野番号など入力し、アブストラクトを提出して下さい.なお、PDF ファイル印刷時にトラブルが生じた場合には、郵送による原稿の送付をお願いする場合があります.

【論文投稿の締切】

2021年8月中旬

【論文の採否】

論文の採否は、9月上旬以降に連絡責任者に電子メールで連絡 します.

【プログラムの掲載】

Advanced Program は、9 月上旬以降に Web 上 (http://ems.jpn.org/)で公開します.冊子の郵送は御座いませんので、御了承下さい.

【新型コロナウイルス(COVID-19)に関連した取り組み】

新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大を受け、新しい試みとして、オンライン+ハイブリッドで実施を予定しています!参加をされる皆さまには、実際の会場における参加を錯覚させる臨場感を提供したいと考えております. 従来までの EMS らしさである討論と交流を踏まえつつ、「最新の技術によるプラットフォーム」を駆使した講演・ポスターセッションを実施します. ぜひご期待下さい!

【会場】

EMS-40 は、オンラインおよびハイブリッドで開催予定です. 開催方法などの詳細は、EMS ホームページ (http://ems.jpn.org/)上にてお知らせ致します.

【参加費】(プログラム集,シンポジウム予稿集を含む.税込み.)

種別	参加費
一般	¥15,000
学生	¥0*

[※]発表学生の指導教員は、一般参加者での登録をお願い致します.

【参加の申込み方法】

参加受付は、Web にて行います。EMS ホームページから受付ページにリンクしていますので、そちらをご参照下さい。暗号化通信に対応した安全なサイトとなっておりますので、できるかぎり Web にてお申し込み頂くようお願い致します。

なお FAX/郵送による受付も行います. EMS ホームページ (http://ems.jpn.org/)から最新の登録用紙をダウンロード・印刷し、もれなくご記入の上、アートツーリスト宛に FAX もしくは郵送にてご送付願います.

いずれの申し込み方法の場合でも、クレジットカード(VISA、MASTER)もしくは銀行振込でのお支払いをお願いします.

申し込み後 1 週間以内に電子メールまたは FAX での返答がない場合は未着の場合もありますので、アートツーリストにご連絡下さい.なお、入金後のキャンセル等につきましては、下記のキャンセルポリシーに基づく所定のキャンセル料のご負担をお願い致します. <キャンセルポリシー>

下表のキャンセル料を申し受けます.

9月30日以前	10月1日以降
0 円	参加費の全額
プログラム集等の送付無	プログラム集等の送付有

【参加申込みの受付期間】

参加申し込み期間:8月中旬オープン予定

【銀行口座】

みずほ銀行 出町支店 普通口座

口座番号:1141835

口座名:株式会社アートツーリスト

【問い合わせ先】

論文・プログラム関係

〒599-8531 堺市中区学園町1-1 大阪府立大学大学院 工学研究科 藤村 紀文(論文委員長)

TEL:072-254-9332

e-mail:fujim@pe.osakafu-u.ac.jp

参加の申込みと支払い

〒604-0031 京都市中京区新町通二条 下る頭町 21-5

㈱アートツーリスト EMS-40 係

TEL:075-252-2234, FAX:075-252-2244

 $e-mail: {\color{red}ems@art-tourist.co.jp}$

その他シンポジウム全般(事務局)

〒305-0044 茨城県つくば市並木1-1

物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点

井村 将隆(総務委員)

TEL: 029-860-4743

e-mail: ems40-query@ems.jpn.org

各種情報は、EMS ホームページをご覧下さい。 http://ems.jpn.org/

【分野】

- 1. 結晶成長•薄膜形成技術
- 1a. 成長技術, 成長機構
- 1b. 成長その場観察等
- 2. 材料物性
- 2a. 新材料·新物質物性
- 2b. 構造物性
- 2c. 計算機物性
- **2d.** 電子・光・磁気物性,ドーピング
- 2e. 表面・界面 (半導体ヘテロ接合界面,半導体/金属界面, 半導体/絶縁体界面等)
- 2f. 量子効果(超格子,量子井戸,量子細線,量子箱等)
- 2g. 評価技術
- 3. プロセス技術

絶縁膜,電極材料,配線材料,表面清浄化,極薄拡散, エッチング,ドーピング,ウェーハ張り合わせ等

- 4. デバイス(材料, プロセスに関連した)
- 4a. 超高速デバイス, パワーデバイス, 電子デバイス
- 4b. 光デバイス
- **4c.** 量子効果およびナノ構造デバイス, スピントロニクスデバイス, 量子コンピューティング
- 4d. 新しい応用およびデバイスの提案等
- 5. その他の分野

※サテライトテーマにご関心の方も上記のカテゴリーからお 選び下さい.シンポジウムにおいて活発な議論ができるよう に論文委員会にて調整します.

8

運営委員長 康文 (阪大) 運営委員 荒川 (東大) (阪大) 哲三 克矢 (年友電工) (東大) 上尾喜 (パナソニック) (日立製作所) 昌紀 研太郎 (神戸大) (富士通研) 隆 性秀勉 憓功! 纐纈 竹田 明伯 (東京農工大) 後藤 日本電信電話) 完美茂静秀淳品和隆雄人二 手名松本若塚塚西本久原 (キオクシア) (立命館大) (大陽日酸) (科学技術交流財団) (ソニー) (京大) 富谷藤田 (三重大) (東工大) (北大) (豊橋技科大) 三宅 順 昭浩 実行委員長 (神戸大) 実行副委員長 孝_人 昭浩 (東大) 中村若原 本久 順一 (北大) (衆八) (豊橋技術大) 総務委員 奥村 市川 将隆 (物材機構) 宏典 修平 (筑波大) 井村長島 (東大) (阪大) 情報セキュリティ委員 (和歌山大) 和行 会計委員 (日本電信電話) 出浦 桃子 (東大) 会場委員 (神戸大) 隆男 茂佳 巴 (山形大) 重雄 大音 宇佐美 慶文 稲葉 (九大) (阪大) (都産技研) 屋山 (工学院大) 企業展示委員 池之上 卓己 **論文委員長** (京大) 宮川 鈴衣奈 (名工大) (大阪府大) 藤村 紀文 **論文副委員長** (サイオクス) (立命館大) 洋努 杉山 正和 (東大) 乙木荒木 **論文委員** 秋田 石川 (愛媛大) (電通大) (名城大) (大陽大) (名大) (住友電工) (豊橋技科大) 石川 史太郎 秀夫素顕 色 一岩生大 井上 知也泰久 (シャープ) (豊田合成) 映徳 大兼片山 がき (東北大) 雄高 雅雅雅 金村 (トランスフォ 竜 ーム・ジャハ°ン) 寒木河野 一義大俊 北村蔵口 (神戸大) (東芝) 雅一謙政衆毛 厚信次義志 2 №小塩竹反成宮1島島見保塚士 (東北大) (福井大) (三菱電機) 弘崇毅彦 (産総研) 慶和 重弥 (名城大) 双富宫森屋分 歩士川 山島 田 (名_吸人) (阪大) (名工大) (阪大) (工学院大) (名工大) 浩充尚 船戸 村上 崩 (東工大) (パナソニック) 彰男 油利

(物材機構)

9

電子材料シンポジウム委員会

渡邊